$$S_{2}(\vartheta) = \frac{4 + 3\beta^{2} \sin^{2} \vartheta}{\left(1 - \beta^{2} \sin^{2} \vartheta\right)^{5/2}},$$

$$S_{3} = \frac{\cos^{2} \vartheta \left(4 + \beta^{2} \sin^{2} \vartheta\right)}{\left(1 + \beta^{2} \sin^{2} \vartheta\right)^{7/2}}.$$
(5)

Функции S_i (ϑ) в точности совпадают с соответствующими выражениями в теории синхротронного излучения (см. [2], стр. 31). Таким образом, угловое распределение излучения по 🕈 аналогично синхротронному. Интегрирование по 🕈 в (5) приводит к выражениям

$$W_{2} = W \frac{6+\beta^{2}}{8}, \quad W_{3} = W \frac{2-\beta^{2}}{8}, \quad W = W_{2} + W_{3} =$$
$$= \frac{2}{3} \frac{m^{2}c^{5}}{H_{0}^{2}y_{0}^{4}} \left(\frac{\beta^{2}}{1-\beta^{2}}\right)^{3} \frac{\sin^{3}\psi}{\cos^{4}\psi} \left(1 + \frac{\cos^{2}\psi}{2}\right).$$

Очевидно, что и поляризация данного излучения аналогична синхротронному, т. е. излучение сильно линейно поляризовано. Оказывается, это не случайно, что для углового распределения по д и поляризации излучения можно получить более общие результаты [5].

Таким образом, неоднородность магнитного поля может в общем случае привести к нетривиальным изменениям в излучении заряда, движущегося в таком поле, однако некоторые характеристики синхротронного излучения сохраняются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов А. А. Введение в квантовую электродинамику. М., Физматгиз, 1958. 2. Синхротронное излучение. Сборник статей. М., «Наука», 1966.

 Вопросы теории плазмы, вып. І. М., Госатомиздат, 1963.
 Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М., «Наука», 1967.
 Тернов И. М., Багров В. Г., Бордовицын В. А. «Оптика и спектроскопия», (в печати).

Поступила в редакцию 5.7 1967 г.

Кафедра теоретической физики

- УДК 548.55

В. И. ВОРОНКОВА, В. К. ЯНОВСКИЙ, В. А. КОПЦИК

РОСТ КРИСТАЛЛОВ β —Ga₂O И Al₂(WO₄)₃ ИЗ РАСТВОРА В РАСПЛАВЕ ПОЛИВОЛЬФРАМАТОВ НАТРИЯ

В настоящей заметке показано, что монокристаллы β—Са₂O₃ и вольфрамата алюминия могут быть выращены из раствора в расплаве поливольфраматов натрия. Кристаллы β—Ga₂O₃ представляют интерес с точки зрения их использования в качестве мазеров [1, 2]. Ранее эти кристаллы выращивались по методу Вернейля [3, 4] и из раствора в расплаве фтористого свинца [5, 6], смеси РbO и В₂O3 [7] или PbF2 и Bi2O3 [8]. Однако получение совершенных кристаллов обычно затруднено из-за склонности β-Ga₂O₃ к полисинтетическому двойникованию или захвату растворителя растущим кристаллом с образованием включений.

Исследование системы Ga2O3-Na2WO4-WO3 при помощи нагревательного микроскопа показало, что здесь отсутствуют тройные соединения, имеется обширное поле кристаллизации окиси галлия и целый ряд составов может быть с успехом использован для выращивания монокристаллов этого окисла. Оптимальным для растворения и кристаллизации окиси галлия является, по-видимому, тройная эвтектика между Ga2O3, 2 Na₂O·WO₃ и 4 Na₂O·WO₃ с составом 2,5 мол. % Ga₂O₃, 67,5 мол. % WO₃ и 30 мол. % Na₂O и температурой плавления около 675°C. Несмотря на относительно невысокую растворимость (5-7 мол.% при изменении температуры от 675 до 1350° С), окись галлия легко кристаллизуется при охлаждении расплава этого состава после его насыщения Ga2O3, скорость роста кристаллов достаточно велика, а их форма изометрична.

Выращивание монокристаллов окиси галлия проводилось следующим образом. Смесь состава 7 мол. % Ga₂O₃, 64,5 мол. % WO₃ и 28,5 мол. % Na₂CO₃ заплавлялась

в платиновые титли емкостью 25—130 мл и в силитовой печи или печи с платиновой нагревательной обмоткой нагревалась до 1350°С. После выдержки в течение двух часов при этой температуре осуществлялось линейное снижение температуры до 900°С со скоростью 10°С в час, расплав выливался из тигля, и образовавшиеся на стенках







Рис. 3. Поле кристаллизации вольфрамата алюминия в системе Na₂O--Al₂O₃--WO₃. Указаны исходные составы и ход кристаллизации при выращивании кристаллов Al₂(WO₄)₃

тигля кристаллы Ga₂O₃ отмывались от остатков растворителя кипячением в воде. Получаемые при этих условиях кристаллы имели размеры от 2 до 4 *мм*.

Дебаеграмма, снятая на дифрактометре УРС-50И, представлена в табл. і и в соответствии с данными Геллера [9] идентифи-



Рис. 2. Типичные формы роста кристаллов. а — изометричный двойник, б — сдвойникованная пластинка









цирует кристаллы как β-модификацию Ga₂O₃ с пространственной группой C2/m.

Сильное ослабление интенсивности линий для межплоскостных расстояний 2,67 и 2,54 Å, отмечавшееся и ранее [9], связано с ясно выраженной спайностью у β—Ga₂O₃ и упорядочиванием при нанесении измельченных кристаллов на кювету дифрактометра.

Кристаллы β-Ga₂O₃, выращенные из раствора в расплаве поливольфраматов натрия, отличаются разнообразнем габитуса, но наиболее часто встречаются изомег-

Таблица 1

Межплоскостные расстояния (d) и относительная интенсивность линий J на дебаеграмме Ca₂O₃

d, Å	J	d, Å	J ·	d, Å	J	d, Å	J
3,65	5	2,81	75	2,39	90	1,975	44
2,95	100	2,67	8	2,34	17	1,870	6
2,93	83	2,54	17	2,02	17	1,834	16

ричные двойники (рис. 2) и менее часто сдвойникованные пластинчатые кристаллы. Обе эти формы резко отличаются от форм роста кристаллов β —Ga₂O₃ из раствора в расплаве PbF₂ [6] и не соответствуют своей точечной группе, что объясняется, по-видимому, особыми условиями, связанными с двойникованием. Индексы граней изометричного и пластинчатого двойников, найденные после гониометрических измерений и съемки лауэграмм, указаны на рис. 3. Плоскости срастания у двойников этих двух типов также различны: (102) у пластинчатого и (212) или (212) у изометричного. Несдвойникованные кристаллы не встречались. В то же время не наблюдалось и полисинтетическое двойникование, характерное для кристаллов β —Ga₂O₃, получаемых по методу Вернейля. Кристаллы были бесцветны и, как показал их просмотр под микроскопом, совершенно свободны от включений с помощью гидростатического других видимых дефектов. Удельный вес, найденный с помощью гидростатического других видимых в толуоле, составляет 5.87±0.05 *г/см³*. Показатели преломления: $Ng = 1.928 \pm 0.004$, $Np = 1.921 \pm 0.004$, а Nm не определялся. Кристаллы двуосные, отрицательные, погасание косое. Совершенная спайность по (001)¹.

Вольфрамат алюминия, имеющий состав Al₂O₃ · 3 WO₃ или, по другим данным [10], 2 Al₂O₃ · 5 WO₃ и температуру плавления 1250°C [11], ранее не был получен в виде монокристаллов.

В настоящей работе для выращивания монокристаллов этого соединения был использован метод кристаллизации из раствора в расплаве поливольфраматов натрия. Соответствующий участок диаграммы состояния системы Na₂O—Al₂O₃—WO₃, исследованный с помощью нагревательного микроскопа, приведен на рис. 3. Характерной особенностью расплавов в этой системе является их склонность к переохлаждению на 100—200°С с последующим быстрым ростом неизометричных дендритообразных или пластинчатых кристаллов.

Для получения монокристаллов вольфрамата алюминия были использованы расплавы трех значительно отличающихся друг от друга составов, указанных в табл. 2. Равновесный ход кристаллизации этих расплавов показан на рис. 3. Смесь Al₂O₃, WO₃ и Na₂CO₃ заплавлялась в платиновые тигли объемом 25 *мл*, выдерживалась в течение двух часов при температуре, несколько превышающей температуру ликвидуса, и охлаждалась до 700°С со скоростью от 5 до 20 *град/час.* Далее тигли вынимались из печи, часть расплава сливалась и кристаллы Al₂(WO₄)₃ отмывались горячей водой.

Результаты, полученные во всех опытах, были в общем идентичны. Вольфрамат алюминия кристаллизовался в форме большого количества тонких пластинок, обычно прорастающих через весь объем тигля и друг через друга. Толщина кристаллов составляла от малых долей миллиметра при больших скоростях охлаждения до 1—2 мм при медленном снижении температуры (рис. 4). Чрезмерно высокие скорости роста крис-

Таблица 2

Составы	исхолных	смесей	и	интервалы	снижения	температуры
OOCIUDU	ncaumma	CMCCCM		milcopdanpi	CIMIN CHINA	I CHAILOPHI I D DA

№ состава	NaO2, мол. %	Al ₂ O ₃ , мол. %	WO3, мол. %	Интервал сниже- ния температуры, °С	
1	14	10	76	1150 700	
2	18	10	72	1150 700	
3	24	5	71	900 700	

¹ Авторы выражают благодарность Н. Н. Дониянц за определение оптических характеристик β —Ga₂O₃.

таллов, обусловленные переохлаждением расплавов, часто приводили к захвату растворителя и образованию включений.

В настоящее время существует разногласие относительно структуры вольфрамата алюминия и изоморфного с ним молибдата алюминия [12, 13]. Симметрия лауэграмм полученного монокристалла указывает, по-видимому, на его принадлежность к ромбической сингонии. Более детальное исследование структуры проводится. Плотность кристаллов, измеренная с помощью гидростатического взвешивания в толуоле, составляет 5,08±0,02 г/см³ Кристаллы Al₂ (WO₄)₃ двуосные, отрицательные, с большим углом между оптическими осями; прказатели преломления следующие: $Ng=1,77\pm0,01$; $Np=1,73\pm0,01$ и $Nm=1,76\pm0,01$.

Вольфрамат алюминия бесцветен и прозрачен в области длин волн от 350 нм до 6,4 мкм (рис. 5). Максимальное светопропускание образца толщиной около 1 мм отмечается в инфракрасной области спектра (при 2-6 мкм) и составляет 70% без поправки на отражение.

ЛИТЕРАТУРА

- Peter M., Schwlow A. L. Bull. Am. Phys. Soc., 5, 158, 1960.
 Tippens H. H. Phys. Rev., 137, No. 3A, 865, 1965.
 Chase A. B. J. Am. Ceram. Soc., 47, No. 9, 470, 1964.
 Lorenz M. R., Woods J. F., Gambino R. J. J. Phys. Chem. Solids., 28, No. 3, 100 1007 403, 1967.
- 5. Тимофеева В. А. Рост кристаллов, т. 6. М., «Наука», 1965, стр. 86.
- 6. Katz G., Roy R. J. Am. Ceram. Soc., 49, No. 3, 168, 1966. 7. Remeika J. P. Pat. U. S. 3075831, Jan., 29, 1963.
- 8. Chase A. B., Osmer J. A. Am. Ceram. Soc., 50, No. 6, 325, 1967.
- 9. Geller S. J. Chem. Phys., 33, No. 3, 676, 1960.
- 10. Waring J. J. J. Am. Čeram. Soc., 48, No. 9, 493, 1965. 11. Nassau K., Levinstein H. J., Loicono G. M. J. Phys. Chem. Solids., 26, 1805, 1965.
- 12. Abrahams S. C., Bernstein J. L. J. Chem. Phys., 45, No. 8, 2745, 1966. 13. Плясова Л. М., Кефели Л. М. «Неорганические материалы», 3, № 5, 906— 908, 1967.

Поступила в редакцию 6.7 1967 г.

Кафедра физики кристаллов

УДК 539.216.22:621.391.822

.в. в. потемкин, г. п. жигальский

ШУМЫ ПЕРМАЛЛОЕВЫХ ПЛЕНОК В ПОПЕРЕЧНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Реальная тонкая магнитная пленка (ТМП) состоит из отдельных участков, которые имеют различные направления полей анизотропии, причем отклонение вектора намагниченности в различных областях от эффективной легкой оси может быть значительным.

Известно [1, 2], что постоянное поле \tilde{H}_{0} , приложенное перпендикулярно направлению легкой оси, уменьшает время перемагничивания ТМП, так как с возрастанием H₀₁ все большая часть пленки будет перемагничиваться поворотом в одну сторону. При некотором значении H_{0 L} угловая дисперсия будет преодолена, и перемагничивание пленки будет осуществляться односторонним вращением.

Представляет интерес исследование шума пленок при наличии дополнительного поперечного поля. Экспериментальное исследование влияния поперечного магнитного поля на шумы пленок было выполнено на установке, описанной в работах [3, 4].

На рис. 1 представлена зависимость шума от амплитуды перемагничивающего поля при наличии вспомогательного поперечного поля. Как следует из этих результатов, шум значительно уменьшается при наложении небольшого поперечного поля.

Зависимость положения максимума по полю H_{01} от H_p приведена на рис. 2. Наблюдаемое возрастание шума вызвано резонансным поглощением энергии высокочас-